[Article]

www.whxb.pku.edu.cn

Mg 助剂对 Co/Mg/HZSM-5 催化剂结构及其催化甲烷部分 氧化制合成气性能的影响

张诺伟 黄传敬* 匡飞平 高晓晓 翁维正 万惠霖* (厦门大学化学化工学院化学系, 固体表面物理化学国家重点实验室, 福建 厦门 361005)

摘要: 采用 XRD、TEM、H₂-TPR、Raman、XPS 和活性评价等方法,研究了 Mg 助剂对 Co/Mg/HZSM-5 催化剂物 理化学性质和甲烷部分氧化(POM)制合成气反应性能的影响.研究发现,在 Co/HZSM-5 催化剂中添加 Mg 助剂,可有效地提高催化剂的催化活性和稳定性.在 750 ℃和空速 1.0×10⁵ mL·h⁻¹·g⁻¹反应条件下, Co/Mg/HZSM-5 在 连续反应 30 h 的实验时间内催化活性稳定不变,而 Co/HZSM-5 因其活性中心 Co⁰ 转化生成 CoAl₂O₄ 非活性相,反应 10 h 后即迅速失活.催化剂表征结果表明,在 Co/Mg/HZSM-5 催化剂中钴物种除以 Co₃O₄存在外,一部分 钴物种还与 Mg 助剂发生强相互作用生成较难还原的 MgCo₂O₄,由此导致还原后钴金属的分散度较高.关联催 化剂表征和活性评价结果,讨论了催化剂结构与性能之间的关系.

关键词: Co/HZSM-5 催化剂; Mg 助剂; 甲烷部分氧化; 合成气中图分类号: O643

Effect of a Mg Promoter on the Structure and Catalytic Performance of a Co/Mg/HZSM-5 Catalyst for the Partial Oxidation of Methane to Syngas

ZHANG Nuo-Wei HUANG Chuan-Jing* KUANG Fei-Ping GAO Xiao-Xiao WENG Wei-Zheng WAN Hui-Lin*

(State Key Laboratory for Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China)

Abstract: The effect of a Mg promoter on the physical and chemical properties, as well as catalytic performance of the Co/Mg/HZSM-5 catalyst for the partial oxidation of methane(POM) to syngas was studied by XRD, H₂-TPR, TEM, Raman, XPS and activity measurements. The activity and stability of the Co/HZSM-5 catalyst was effectively improved by Mg modification. At T=750 °C and SV (space velocity)= 1.0×10^5 mL·h⁻¹·g⁻¹ the Mg-modified catalyst exhibited high activity and good stability during a long run. The unmodified catalyst rapidly deactivated after 10 h on stream. Catalyst deactivation was mainly due to the transformation of Co⁰ into CoAl₂O₄ as indicated by TPR and XPS. For the Co/Mg/HZSM-5 catalyst the Co species, in addition to ones existing as Co₃O₄, reacted with the Mg promoter to produce MgCo₂O₄. This structure, after reduction, led to a higher dispersion of Co metal, compared with the Mg-free catalyst. From the results of the characterization and activity measurements, the relationship between catalyst structure and performance was discussed.

Key Words: Co/HZSM-5 catalyst; Magnesium promoter; Partial oxidation of methane; Syngas

甲烷经由合成气转化为燃料烃或甲醇等高附加

值化工产品,是天然气优化利用的重要途径.与工业

Received: June 2, 2008; Revised: September 8, 2008; Published on Web: October 22, 2008.

^{*}Corresponding authors. Email: huangcj@xmu.edu.cn, hlwan@xmu.edu.cn; Tel/Fax: +86592-2183047.

国家重点基础研究发展规划项目(2005CB221401, 2005CB221408), 国家自然科学基金(20433030, 20423002)和福建省自然科学基金(2007J0168) 资助

上传统的甲烷水蒸气重整制合成气相比,甲烷部分 氧化(POM)制取合成气具有能耗低四、产物 H₂/CO 比 极适合甲醇合成和F-T合成等优点^[2].因而,从20世 纪90年代以来,该过程引起了人们的极大兴趣,目 前,甲烷部分氧化制合成气所用催化剂主要为负载 型第WI族过渡金属(包括 Ni、Co、Rh、Pt、Ru、Ir 等)催 化剂[3-6]. 考虑到价格因素, 其中最具工业应用前景 的是镍基、钴基催化剂. 镍基催化剂受到国内外研究 者的广泛关注,但该类催化剂需要解决的关键问题 之一,是积碳、烧结或活性组分高温流失而导致的失 活问题. 与 Ni 相比, Co 的熔点较高, 因而钴基催化 剂在抗高温流失方面具有优势¹⁷,但文献中有关钴 基催化剂的研究相对较少. 在甲烷部分氧化制合成 气反应条件下,金属钴容易被氧化¹⁸,或与载体发生 强相互作用生成如 CoAl₂O₄ 类非活性物种¹⁹,因而高 活性的负载钴催化剂通常需要较高的金属负载 量^[10,11]. 文献报道, Co 负载量为 24%(w)的 Co/MgO 和 Co/Al₂O₃ 催化剂对甲烷部分氧化制合成气反应 表现出良好的催化性能[12,13],但当负载量低于12% (w)时,活性很差且迅速失活^[12,9].

许多研究表明,添加碱土、稀土金属氧化物等助 剂,对镍基、钴基催化剂甲烷部分氧化制合成气反应 性能有影响[9,14-18]. 但由于催化剂体系或制备方法的 不同,有关助剂的作用机制常有不同的研究结果. Choudhary 等人^{III}研究表明, 在考察的一系列碱土 金属氧化物和稀土氧化物助剂中, MgO 是负载镍催 化剂最为有效的助剂; Mg一方面与载体作用形成 $MgAl_2O_4$ 从而抑制了 NiAl_2O_4 非活性相的生成, 另 一方面形成 NiO-MgO 固体溶液进而使 Ni 金属的 抗烧结能力得以提高. 而Coville等人¹⁸⁹在高温焙烧 制备的 Co/Mg/Al₂O₃ 催化剂上却得到了不同的研究 结果. 作者认为, Mg 对 CoAl₂O₄ 尖晶石相具有结构 稳定作用, 而 CoAl₂O₄ 尖晶石一方面作为钴金属的 来源,同时也对稳定活性相结构有利.黄传敬等人研 究发现,在考察的Al₂O₃、SiO₂和HZSM-5 三种载体 中,HZSM-5分子筛是甲烷二氧化碳重整制合成气 负载钴催化剂的最佳载体[19];载体经碱土金属氧化 物或稀土氧化物调变后,由于催化剂的表面酸性降 低,从而可有效地抑制积碳²⁰¹.但有关氧化物助剂对 Co/HZSM-5 催化剂结构的调变作用,以及该类催化 剂用于甲烷部分氧化制合成气的研究,迄今尚未见 报道.本文将 Co/HZSM-5 催化剂应用于甲烷部分 氧化制合成气反应,并以 MgO 为助剂对载体进行 调变,结合 XRD、TPR、Raman、XPS 等表征结果,研究催化剂结构与性能之间的关系.

1 实验部分

1.1 催化剂制备

采用常规浸渍法制备 Co/HZSM-5 催化剂,载体HZSM-5 (上海华亨化工厂, SiO₂/Al₂O₃摩尔比为 50-70)磨至40-60目后,于Co(NO₃)₂·6H₂O(上海试剂 厂,分析纯)水溶液中浸渍隔夜,烘干,600 ℃空气中 焙烧4 h. Co/Mg/HZSM-5催化剂的制备与上述方法 类似,先将HZSM-5于Mg(NO₃)₂·6H₂O(上海试剂厂,分析纯)的水溶液中浸渍,烘干,600 ℃焙烧4h,再用 Co(NO₃)₂·6H₂O 水溶液浸渍,烘干,600 ℃焙烧制得 催化剂.如非注明,催化剂中Co和Mg的质量分数均 为9%(w).

1.2 催化剂活性评价

催化剂活性评价在常压固定床流动反应装置上进行.采用内径 5 mm 石英反应器,热电偶置于石英管外壁靠近催化剂床层处,催化剂用量 48 mg,原料气组成 CH₄·O₂·Ar 的摩尔比为 2:1:4,空速为 1.0×10⁵ mL·h⁻¹·g⁻¹.反应前催化剂在H₂气流(30 mL·min⁻¹)中700℃预还原 2 h,切换至高纯 Ar 吹扫,于反应温度切入反应混合气.反应尾气经冷凝除水后,用上海海欣色谱仪器有限公司生产的 GC-950 型气相色谱仪在线分析(TDX-01 柱, Ar 载气, 热导检测器).

1.3 催化剂表征

XRD 表征在荷兰 Panalytical 公司的 X'Pert Pro 型 X 射线粉末衍射仪上进行, Cu K_α辐射源, 管电压 40 kV, 管电流30 mA, 扫描速率6 (°)·min⁻¹; 拉曼 光谱实验采用英国 Renishaw 公司生产的 UV-Vis Raman System 1000 型激光拉曼光谱仪, Ar*激(λ = 514.5 nm), 样品表面激光功率 5 mW, CCD 监测器; TEM 采用 Philips 公司的 FEI Tecnai 30 型透射电镜 测试 (300 kV); X 射线光电子能谱(XPS)在 Physical Electronics 公司生产的 Quantum 2000 Scanning ESCA Microprobe 光电子能谱仪上进行, 电子结合 能以样品表面污染碳(C 1*s* 的结合能为 284.6 eV)为 内标进行校正; H₂-TPR 表征采用色谱法, 热导检测, 内径 4 mm 石英管, 样品 50 mg, 5%H₂/Ar 混合气, 流 速 30 mL·min⁻¹, 升温速率 10 ℃·min⁻¹, TPR 测试前 样品于氧气流中 400 ℃预处理 30 min.

2 结果与讨论



图 1 不同温度下 Co/HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化 剂上甲烷转化率和 CO 选择性随反应温度的变化 Fig.1 Methane conversion and CO selectivity as a function of temperature over Co/HZSM-5 and Co/Mg/HZSM-5 catalysts

2.1 催化剂的反应性能

在 600-800 ℃温度范围内考察了 Co/HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化剂甲烷部分氧化制合成气 的反应性能,结果见图 1.反应 30 min 后采样分析 结果表明,两种催化剂的甲烷转化率和 CO 选择性 均随反应温度的升高而增加,但 Co/Mg/HZSM-5 催 化剂在不同温度下均有更高的催化活性和 CO 选择 性.750 ℃反应时,两种催化剂的稳定性比较示于图 2.由图 2 看出,Co/HZSM-5 催化剂反应 8 h 后活性 急剧下降,反应 13 h 后甲烷转化率和 CO 选择性分 别降至15.6%和 32.5%.而相同反应条件下 Co/Mg/ HZSM-5 催化剂表现出优越的稳定性,在连续反应 30 h 的实验时间内,其甲烷转化率和 CO 选择性基 本保持不变.反应后的两种催化剂采用燃烧色谱法 均未有明显积碳检出,但 Co/HZSM-5 催化剂从反



图 2 750 ℃反应时 Co/HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化剂上甲烷转化率和 CO 选择性随反应时间的变化 Fig.2 Methane conversion and CO selectivity as a function of time on stream over Co/HZSM-5 and Co/Mg/HZSM-5 catalysts at 750 ℃

应前的黑色变为灰蓝色,说明其活性相结构或价态 在反应过程中发生了某种变化.

2.2 催化剂的物相结构

图 3 是不同催化剂及其载体的 XRD 谱图.所 有样品均出现 HZSM-5 分子筛的特征衍射峰,表明 在催化剂制备过程中,助剂、活性组分的引入以及焙 烧都没有破坏分子筛的主要结构. Mg/HZSM-5 和 Co/HZSM-5 上分别清晰地检测到 MgO 和 Co₃O₄ 的 晶相衍射峰,但 Co/Mg/HZSM-5 上无 MgO 晶相检 出,只出现归属为 Co₃O₄ 或 MgCo₂O₄ 的衍射峰. MgCo₂O₄ 和 Co₃O₄ 的 XRD 谱图相似,二者的差别仅 在于前者在 2*θ*=44.6°的衍射峰较强^[21].由图中看出, Co/HZSM-5 催化剂经 Mg 调变后,其 2*θ*=44.6°的衍 射峰相对强度增强,说明在 Co/Mg/HZSM-5 催化剂 中,钴物种除以 Co₃O₄ 存在外,还可能与 MgO 作用 生成了 MgCo₂O₄ 复合氧化物,从而导致 MgO 晶相 的消失.

文献[22]报道,高温焙烧的 Co/HZSM-5 催化剂 中可能存在 CoAl₂O₄ 尖晶石类物种.由于 Co₃O₄ 和 CoAl₂O₄的衍射图谱相近,故仅凭新鲜催化剂的XRD 表征难以判断,但Co₃O₄和CoAl₂O₄的可还原性能有 很大差别,前者在低于500 ℃可以被还原,而后者的 还原温度高于800 ℃^[13].为此,将 Co/HZSM-5 和 Co/ Mg/HZSM-5 催化剂经 H₂ 气于 700 ℃还原 2 h 后进 行 XRD 表征,结果见图 4.为了比较,图中还示出 Co/Mg/HZSM-5 新鲜催化剂的 XRD 图谱.由图看 出,两种催化剂还原后在生成金属钴的同时,归属于 Co₃O₄ 或 MgCo₂O₄ 的衍射峰消失,说明二者均没有 CoAl₂O₄ 尖晶石物相,或其含量低于仪器检测限.其





中, Co/Mg/HZSM-5 催化剂在还原后还检测到MgO 的微弱的衍射峰, 意味着 MgCo₂O₄ 被还原. 进一步 比较两种催化剂金属钴的衍射峰看出, Co/Mg/ HZSM-5 上峰型较宽, 说明 Mg 助剂可能有助于金 属钴的颗粒度减小. 这一现象, 在 TEM 结果中得到 进一步证实. 催化剂经 700 ℃还原 2 h 后进行 TEM 测试, 结果示于图 5. 由图中清晰地看出, 与 Co/ HZSM-5 催化剂相比, Co/Mg/HZSM-5 催化剂上钴 金属的颗粒度较小, 分散度较高.

2.3 Raman 光谱表征

图6为不同催化剂和参比样品CoAl₂O₄的Raman 光谱. CoAl₂O₄分别在 202、408、513 和 783 cm⁻¹处 出现一系列较强的拉曼峰,而其它催化剂则表现出 与此明显不同的拉曼光谱特征,进一步说明了在本 文所研究的 Co/HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化剂 中没有 CoAl₂O₄ 生成. Co/HZSM-5 催化剂的拉曼峰 分别位于 188、470、513、606 和 672 cm⁻¹处,它们归 属为Co₃O₄的拉曼峰^[23]. Co/Mg/HZSM-5催化剂的拉



图 5 还原后 Co/HZSM-5 (a) 和 Co/Mg/HZSM-5 (b) 催化剂的 TEM 照片 Fig.5 TEM images of Co/HZSM-5 (a) and Co/Mg/ HZSM-5 (b) catalysts after reduction at 700 ℃ for 2 h



0%, 3%, 6%, 9%, and 12%, respectively

曼光谱与 Co/HZSM-5 催化剂相似, 但随着 Mg 添加量的提高, 上述谱峰逐渐减弱、宽化, 且 672 cm⁻¹处的拉曼峰逐渐向低波数移动.一些研究者在 Co/Al₂O₃ 催化剂体系上也发现类似实验现象, 并将此现象归因于 Co₃O₄ 晶粒的减小或 Co₃O₄-CoAl₂O₄ 固溶体的生成^[24,25]. 结合XRD分析结果, 在本文所研究的 Co/Mg/HZSM-5 催化剂体系中, 这一实验现象可能是由于 Mg 助剂促进了 Co₃O₄ 的分散或部分 Co₃O₄ 与 MgO 作用而生成了 MgCo₂O₄ 化合物所致.

2.4 H₂-TPR 表征

图 7 为不同样品的 H₂-TPR 图谱. 新鲜 Co/ HZSM-5 催化剂分别在 400 和 535 ℃出现两个还原 峰, 根据张强¹²⁰和 Stencel¹²⁷等人的研究结果, 前者归 属为体相 Co₃O₄ 的还原, 后者归属为与载体作用较 强、高分散钴氧物种的还原. 新鲜 Co/Mg/HZSM-5 催化剂也在 400 ℃附近出现一个低温还原峰, 但高



(c) used Co/Mg/HZSM-5, (d) used Co/HZSM-5

2169

温还原峰移至745℃. Ruckenstein等人^[12]对Co/MgO 催化剂研究发现,游离态的Co₃O₄和MgCo₂O₄分别 在500℃以下和700℃左右被还原,而(Co,Mg)O固 溶体的还原则要在800℃以上.因而,图中745℃的 高温还原峰可归属为MgCo₂O₄的还原.进一步比较 Co/HZSM-5 与Co/Mg/HZSM-5 的TPR 图谱看出, 后者低温还原峰面积较小,而高温还原峰面积较大, 说明该催化剂由于Mg助剂的添加,一部分Co₃O₄ 转化生成了较难还原的MgCo₂O₄,此与XRD 表征 结果相一致.

为研究催化剂的失活机理,图7还示出反应后 催化剂的 TPR 表征结果. 催化剂经 750 ℃连续反应 12 h 后改通 Ar 气吹扫, 并于 Ar 气氛中降至 400 ℃, 于 400 ℃通氧气处理 0.5 h 后进行 TPR 表征. 由图 看出,反应后的 Co/HZSM-5 在 350 ℃出现一个很小 的还原峰,另一个较大的还原峰出现在800℃以上, 两峰分别对应着 Co₃O₄ 和 CoAl₂O₄ 的还原. 其中 Co₃O₄可能来自于 TPR 预处理过程中金属钴的氧 化,而由于 TPR 预处理温度较低, CoAl₂O₄ 显然来自 反应过程中催化剂物相的变化. 这与前述反应后该 催化剂变为灰蓝色的实验现象相符(CoAl₂O₄尖晶石 呈蓝色). 由此说明, Co/HZSM-5 催化剂在甲烷部分 氧化反应过程中其活性相 Co^o 大部分被氧化并与分 子筛载体中的骨架铝强相互作用生成难还原的 CoAl₀O₄尖晶石类物种,此为该催化剂失活的主要 原因. 反应后的 Co/Mg/HZSM-5 催化剂也在 350 ℃ 附近出现 Co₃O₄ 的还原峰, 同时伴有约 295 ℃的肩 峰,但无更高温度的还原峰出现,说明 Mg 助剂的加 入阻止了反应过程中金属钴向 CoAl₂O₄ 尖晶石的转 化,此与该催化剂良好的稳定性相关. 文献报道, 较 小颗粒度的Co₃O₄在较低温度被还原^[28]. 因此, 295 ℃ 左右的低温还原峰归属于粒径较小的 Co₃O₄, 后者 可能来自于 TPR 预处理过程中颗粒度较小的金属 钴的氧化.这一结果也间接地说明,相对于 Co/ HZSM-5催化剂, Co/Mg/HZSM-5在长时间反应后 依然具有较高的金属分散度,表现出较好的抗烧结 能力.

应当指出的是,本文所研究的催化剂须经氢气预还原后才对 POM 反应有催化活性,说明 Co⁰ 为 催化剂的活性中心.但 TPR 表征中,反应后的 Co/ HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化剂均有 Co₃O₄ 检 出,本文推测该实验现象为 TPR 预处理过程中金属 钴的氧化所致.对此,进行了进一步的实验验证.750



图 8 不同催化剂的 XPS 谱图 Fig.8 XPS spectra of various catalysts (a) fresh Co/Mg/HZSM-5, (b) fresh Co/HZSM-5, (c) used Co/Mg/HZSM-5, (d) used Co/HZSM-5

℃工作态的 Co/Mg/HZSM-5 催化剂切至 Ar 气氛中 降温至 400 ℃,改通氧气处理 0.5 h,再于 Ar 气中升 温至 750 ℃反应.结果发现,催化剂经上述处理后完 全失活,说明此时催化剂的活性相(金属钴)被氧化, 氧化生成的钴氧化物没有催化活性.

2.5 XPS 表征

图 8 为 Co/HZSM-5 和 Co/Mg/HZSM-5 催化剂的XPS图谱及其分解拟合结果.图中,谱线(a, b)为新鲜催化剂的 XPS 图谱;谱线(c, d)为催化剂经 750 ℃反应 12 h 后在 Ar 气氛中降至室温然后用 XPS 测试的结果.作为参照,表 1 列出有关钴及其化合物的XPS 文献数据.

由图 8 看出,反应前两种催化剂的 Co 2p₃₂ 结 合能相近,均为(780.1±0.1) eV,对应的表面物种为 Co₃O₄.其中 Co/Mg/HZSM-5 催化剂可能由于部分 MgCo₂O₄的存在,其 Co 2p₃₂ 峰形较宽.反应后,两 种催化剂的 XPS 谱图表现出较大的差别.Co/Mg/ HZSM-5 的 Co 2p₃₂ 谱峰可分解拟合为 3 个能谱峰, 对照表 1 中的文献数据,结合能为 778.3 eV 峰对应 着金属 Co, 而 780.6 eV 的主峰以及较强的 shake up 伴峰则归属为 CoO.由于 XPS 实验过程中样品的转

表 1 含钴参比物质的 XPS 数据及其特征^[29] Table 1 XPS data and characteristics of cobaltcontaining reference materials^[29]

Material	$E_{\rm B}({\rm Co}\ 2p_{3/2})$	Reliability	Shake-up	Spin-orbit coupling
	eV	(eV)	satellite	(eV)
Co	778.1	±0.1		15.1
CoO	780.1	±0.9	strong	15.5
$\mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4$	780.0	±0.7	weak	15.0
$Co(OH)_2$	780.9	±0.2	strong	16.0
CoAl ₂ O ₄	781.9	±0.5	strong	15.5

移和处理未能采取严格的避氧措施,因而 CoO 很可能来源于样品中金属钴在空气中的氧化.反应后的 Co/HZSM-5 催化剂表面无金属 Co 和 CoO 检出,其 Co 2p₃₂ 的主峰位于 781.6 eV 处,同时伴随有较强的 shake up伴峰,表明Co物种主要是以CoAl₂O₄形态存在.但TPR图谱分析表明,该催化剂反应后除主要生成CoAl₂O₄物相外,尚有少量金属钴存在.与 TPR 表征方法不同,XPS 分析给出的是样品表面局部区域 的信息.本文 XPS 测试所用 X 射线束斑直径为 200 μm. 据此推测,在 XPS 表征中,可能由于采样面积 较小,反应后 Co/HZSM-5 上局部存在的少量钴金属颗粒或其空气中氧化生成的 CoO 未被检出.

在本文所研究的反应条件下, Co/HZSM-5 与 Co/Mg/HZSM-5 催化剂长时间反应后均无明显积 碳,但二者的催化活性和稳定性却表现出较大的差 别,这一点与该类催化剂对甲烷二氧化碳重整制合 成气反应的催化性能不同[19,20]. 如上分析, 本文 Co/ HZSM-5失活的主要原因是其在反应过程中发生了 Co⁰→CoAl₂O₄的物相转变.由于CoAl₂O₄是由钴氧 物种在高温下与 Al₂O₃ 发生强相互作用所致, 故高 温和氧化性气氛有利于 Co⁰向 CoAl₂O₄ 的转变. 在 甲烷部分氧化制合成气反应条件下,当催化剂反应 活性较低即甲烷和氧气转化率较低时,反应气氛为 氧化性气氛,催化剂活性相金属 Co 很容易被原料 气中的氧所氧化,氧化生成的钴氧物种进而与载体 HZSM-5 的骨架铝强相互作用而生成非活性相 CoAl₂O₄ 尖晶石. 新鲜催化剂的 XRD, Raman 和 TPR 等表征结果表明,在 Co/HZSM-5 催化剂中 Co 物种主要以 Co₃O₄ 形态存在, 而 Co/Mg/HZSM-5 催 化剂中除 Co₃O₄ 外, 一部分 Co 物种还与助剂 MgO 相互作用生成 MgCo₂O₄. 对负载型镍基催化剂的研 究结果表明[17,30],因金属-载体强相互作用而生成的 束缚态镍物种,还原后有较高的金属分散度,并有较 好的抗烧结性能.本文催化剂体系的 XRD、TEM 和 TPR 表征也得到类似结果. Co/Mg/HZSM-5 催化剂 由于 MgCo₂O₄ 还原后所生成的金属钴颗粒度较小 且有较强的抗烧结能力,故而表现出较高的催化活 性和稳定性. 较高的催化活性有效地避免了活性相 在反应气氛中的氧化,同时 MgO 可能在金属与载 体HZSM-5 之间起到某种程度的隔离作用,这些 因素均有效地抑制了非活性相 CoAl₂O₄ 的生成, 从 而进一步提高了催化剂的稳定性.750℃反应时, Co/HZSM-5和Co/Mg/HZSM-5催化剂的初始活性 差别不大,但二者的稳定性明显不同(图2). Co/ HZSM-5在开始反应的一段时间内,可能由于金属 钴的烧结,其催化活性呈缓慢降低趋势;在高温和 氧化性气氛下,由于发生了 Co⁰→CoAl₂O₄ 物相转 变,故而导致了催化活性的急剧下降.

3 结 论

以上研究结果表明, Co/Mg/HZSM-5 是一种性 能优良的甲烷部分氧化制合成气催化剂, 其相对于 Co/HZSM-5 较好的催化性能与 Mg 助剂对催化剂 相结构的调变密切相关. 在 Co/Mg/HZSM-5 催化剂 中, 由于 Co 物种与 Mg 助剂之间较强的相互作用, Co 物种除部分以 Co₃O₄ 形态存在外, 还与 Mg 助剂 作用生成 MgCo₂O₄ 新的物相, 由此导致还原后金属 的颗粒度减小和抗烧结能力增强. 较高的金属分散 度改善了催化剂的催化活性, 并进而抑制了反应条 件下活性相 Co⁰ 的氧化以及 CoAl₂O₄ 尖晶石生成, 从而提高了催化剂的稳定性.

References

- Nichio, N.; Casella, M.; Ferretti, O.; Gonzalez, M.; Nicot, C.; Moraweck, B.; Frety, R. *Catal. Lett.*, **1996**, **42**: 65
- 2 Drago, R. S.; Jurczyk, K.; Kob, N.; Bhattacharyya, A.; Masin, J. Catal. Lett., 1998, 51: 177
- Ashcroft, A. T.; Cheetham, A. K.; Foord, J. S.; Green, M. L. H.;
 Grey, C. P.; Murrell, A. J.; Vernon, P. D. F. *Nature*, **1990**, **344**: 319
- 4 Dissanayake, D.; Rosynek, M. P.; Kharas, K. C. C.; Lunsford, J. H. J. Catal., 1991, 132: 117
- Hayakawa, T.; Andersen, A. G.; Shimizu, M.; Suzuki, K.; Takehira, K. *Catal. Lett.*, **1993**, **22**: 307
- 6 Torniainen, P. M.; Chu, X.; Schmidt, L. D. J. Catal., 1994, 146: 1
- 7 York, A. P. E.; Xiao, T.; Green, M. L. H. Top Catal., 2003, 22: 345
- 8 Slagtern, Å.; Swaan, H. M.; Olsbye, U.; Dahl, I. M.; Mirodatos, C. *Catal. Today*, **1998**, **46**: 107
- 9 Gao, X. X.; Huang, C. J.; Zhang, N. W.; Li, J. H.; Weng, W. Z.; Wan, H. L. *Catal. Today*, **2008**, **131**(1–4): 211
- Choudhary, V. R.; Sansare, S. D.; Mamman, A. S. Appl. Catal., 1992, 90: L1
- 11 Chang, Y. F.; Heinemann, H. Catal. Lett., 1993, 21: 215
- 12 Wang, H. Y.; Ruckenstein, E. J. Catal., 2001, 199: 309
- 13 Wang, H. Y.; Ruckenstein, E. Catal. Lett., 2001, 75(1-2): 13
- Horiuchi, T.; Sakuma, K.; Fukui, T.; Kubo, Y.; Osaki, T.; Mori, T. *Appl. Catal. A*, **1996**, **144**: 111
- 15 Rostrup-Nielsen, J. R. Catal. Today, 1997, 37: 225
- 16 Guo, C. L.; Zhang, J. L.; Li, W.; Zhang, P. F.; Wang, Y. P. Catal.

Today, 2004, 98: 583

- Choudhary, V. R.; Uphade, B. S.; Mamman, A. S. J. Catal., 1997, 172: 281
- Makoa, M. P.; Coville, N. J.; Sokolovskii, V. D. *Catal. Today*, 1999, 49: 11
- Huang, C. J.; Wang, D. J.; Fei, J. H.; Zheng, X. M. Chin. J. Appl. Chem., 2000, 17(2): 121 [黄传敬, 王冬杰, 费金华, 郑小明. 应用化学, 2000, 17(2): 121]
- 20 Huang, C. J.; Zheng, X. M.; Fei, J. H.; Mo, L. Y. Chin. J. Fuel Chem. Technol., 2001, 29(2): 169 [黄传敬, 郑小明, 费金华, 莫流叶. 燃料化学学报, 2001, 29(2): 169]
- 21 Holgersson, S.; Karlsson, A. Z. Anorg. Allg. Chem., 1929, 183: 384
- 22 Wei, Q.; Ying, C. Z. *Chem. J. Chin. Univ.*, **1991**, **12**(1): 80
 [魏 诠,应春钟. 高等学校化学学报, **1991**, **12**(1): 80]
- 23 Xiao, T. C.; Ji, S. F.; Wang, H. T.; Coleman, K. S.; Green, M. L. H.

J. Mol. Catal. A, 2001, 175: 111

- Vuurman, M. A.; Stufkens, D. J.; Skam, A. O.; Deo, G.; Wachs, I.
 E. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1996, 92: 3259
- 25 Payen, E.; Barbillat, J.; Grimblot, J.; Kasztelan, S. Spectrosc. Lett., 1978, 11: 997
- Zhang, Q.; Wang, X. D. Chem. J. Chin. Univ., 2002, 23(1): 29
 [张 强, 汪晓东. 高等学校化学学报, 2002, 23(1): 29]
- Stencel, J. M.; Rao, V. U. S.; Diehl, J. R.; Rhee, K. H.; Dhere, A. G.; de Angelis, R. J. *J. Catal.*, **1983**, **84**: 109
- 28 Okamoto, Y.; Nagata, K.; Adachi, T. J. Phys. Chem., 1991, 95: 310
- 29 Zsoldos, Z.; Guczi, L. J. Phys. Chem., 1992, 96: 9393
- 30 Xu, Z.; Li, Y. M.; Zhang, J. Y.; Chang, L.; Zhou, R. Q.; Duan, Z. T. Appl. Catal. A, 2001, 210: 45